

# 小型集光加熱炉

低価格

## ★用途

- ・真空、雰囲気アニール
- ・酸化プロセス
- ・新材料、プロセス探索
- ・急速昇降温プロセス

研究用途に  
**最適！！**

## 特長

- ・真空対応石英管と集光型ランプとの組合せにより、低価格で本格的な高速昇温/降温プロセスが可能です。
- ・加熱制御・ガス供給排気、管内内部構造等、ご用途・ご予算に応じて各種オプションを提案いたします。

## 仕様

- ・加熱部 集光ランプ (2 kW)
- ・基板サイズ □10mm ~ φ20mm
- ・最高加熱温度 1400℃
- ・炉形状 φ50mm石英チューブ
- ・ベースサイズ W1000mm×D400mm×H480mm
- ・オプション ランプ加熱電源(プログラマブル温度制御)  
ガス供給ライン・真空排気ライン  
φ2インチ対応φ80mm石英チューブ (到達温度約1000℃)

## 外観

